

## 2012年度 登録特許一覧表

No.	国	登録番号	発明者(*社外発明者)	発明の名称
1	日本	4961672	伊藤謙一、益子仁、 渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット並びにセラミックス焼結体及びその製造方法
2	日本	4961822	阿山義則、鈴木紳正	より低温安定性に優れる重金属処理剤およびそれを用いた重金属処理方法
3	日本	4961921	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
4	日本	4962151	坂野博英、渡邊憲	医薬用低密度ポリエチレン容器
5	日本	4962254	原靖	レジスト除去用組成物及びそれを用いたレジスト除去方法
6	日本	4962324	岡山克成	ペースト塩化ビニル系樹脂の製造方法
7	日本	4967372	煙草谷浩志、花崎保彰	高純度分岐アルキルブロミドの製造方法
8	日本	4972868	山内正一、山下勲、 津久間孝次	表面修飾されたセリア・ジルコニア系水和酸化物、その酸化物及びそれらの製造方法並びに用途
9	日本	4973305	二見達、丸山高廣	細胞融合装置及びそれを用いた細胞融合法
10	日本	4973721	川井明、草部博達、 二見達、高宮裕樹、 片山晃治、庄子習一*	微小粒子構造体およびそれを用いた微小粒子の製造方法
11	日本	4978003	渡辺真人、大橋知一	ジベンゾシロール誘導体、その前駆化合物、及びそれらの製造方法
12	日本	4978292	原靖、高橋史治	ルテニウムのエッチング用組成物の除害方法
13	日本	4980679	多田賢一*、稲葉孝一郎、 大島憲昭、古川泰志、 千葉洋一、山川哲*	チタン錯体、それらの製造方法、チタン含有薄膜及びそれらの形成方法
14	日本	4982963	粟野裕、天満浩章	O-(5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-2-ナフチル)-N-(6-メトキシ-2-ピリジル)-N-メチルチオカーバメート及びその製造方法
15	日本	4983302	佐藤達、後藤浩二	圧力補正値を更新しない制御方法
16	日本	4983422	原靖、高橋史治	エッチング用組成物及びエッチング方法
17	日本	4983545	津久間孝次、山下勲、 永山仁士	高靱性透光性アルミナ焼結体及びその製造方法並びに用途
18	日本	4984362	齊藤博行、重弘清隆	ハイドロタルサイト類化合物結晶の製造方法
19	日本	4984449	吉村浩幸	アルキル化ポリアルキレンポリアミン組成物、及びその製造方法
20	日本	4984567	煙草谷浩志、花崎保彰	分岐アルキルブロミドの製造方法
21	日本	4984642	渡辺真人、大橋知一	スピロビ(ヘテロフルオレン)誘導体、その用途、及びその製造方法
22	日本	4984742	田中亨、井出輝彦、 村山敬一、大江正剛、 今泉暢、豊嶋俊薫、 半沢敏	新規微生物およびそれを用いたカロテノイドの生産方法
23	日本	4984895	今泉暢、豊嶋俊薫、 半沢敏、大江正剛	カロテノイド類の製法
24	日本	4985175	春成武	高靱性逐次2軸延伸光学フィルム及びその製造方法
25	日本	4985181	古田啓、幸田真吾	樹脂組成物及びそれを用いた表面保護フィルム
26	日本	4985215	戸床茂久、玉野公章、 伊藤謙一、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲットの製造方法
27	日本	4985219	土井亨	光学補償フィルム
28	日本	4992214	小川宏、有賀耕、佐藤公一、 中野雅雄	$\beta$ 型ゼオライトを含んでなる窒素酸化物の浄化触媒およびそれを用いた窒素酸化物の浄化方法
29	日本	4992353	池田貴文、後藤浩二、 植松原一	液体クロマトグラフにおける試料注入方法及び液体クロマトグラフ
30	日本	4992585	森下功	エチレン系重合体組成物及びそれよりなるガラス用接着剤
31	日本	4997436	山村和也*、岡村敏彦、 浅野睦己	加工方法および加工ヘッド

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
32	日本	5003015	谷口隆、高東修二、 浅野睦己	非円形基板の研削方法
33	日本	5003047	原靖、高橋史治、下野哲数、 林博明	エッチング用組成物及びエッチング方法
34	日本	5003057	原靖、高橋史治、下野哲数	エッチング用組成物及びエッチング方法
35	日本	5003640	宗藤俊彦、田中真司	ポリアリーレンスルフィド系組成物及びそれよりなる複合体
36	日本	5003692	吉田信一、岡山克成	ペースト用塩化ビニル樹脂の製造方法
37	日本	5003722	原大治、吉田圭介	有機シロキサン化合物
38	日本	5011646	浅川哲夫、土井孝夫、 小栗元宏	硫酸化酸化鉄を含む新規な構造体、およびその製造方法
39	日本	5011647	浅川哲夫、土井孝夫、 小栗元宏	タングステンジルコニアを含む新規な構造体、およびその製造方法
40	日本	5011743	西山正一、松本直樹、 宮崎高則、江口久雄	カルド構造を有する $\pi$ 共役化合物並びにその製造方法及び用途
41	日本	5012151	坂野博英、渡邊憲	医薬用容器
42	日本	5012185	鈴木孝生、高橋満	新規なトリアリールアミンポリマー、その製造方法及び用途
43	日本	5012926	驛田悌二、家亀晴宇、 飯田寛、保川清、 土屋滋夫、井出輝彦	I L - 6 レセプター・I L - 6 直結融合蛋白質
44	日本	5017985	原靖、高橋史治	レジスト除去用組成物及びレジストの除去方法
45	日本	5018002	春成武、山川浩	高靱性フィルム
46	日本	5018098	原靖、下野哲数、高橋史治	配線工程用レジストの剥離方法
47	日本	5018139	木曾浩之、井上貴弘	ポリウレタン樹脂製造用触媒及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造法
48	日本	5018142	津吉徹、津久間孝次	透光性ジルコニア焼結体及びその製造方法
49	日本	5019742	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
50	日本	5019816	田中剛、佐藤優、山川哲*、 相原秀典*、矢内直子*	1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
51	日本	5019990	箭野裕一、高橋満	クロスカップリング化合物の製造方法
52	日本	5023466	渡辺真人、山本敏秀、 大橋知一	有機半導体材料、その薄膜、及び製造方法
53	日本	5023474	井出輝彦、田中亨	カロテノイド合成微生物の作製方法およびカロテノイドの製造方法
54	日本	5023522	東郷英一、羽村敏	有機遷移金属化合物、それを用いたオレフィン重合用触媒およびポリオレフィンの製造方法
55	日本	5023682	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
56	日本	5023683	宮崎高則、西山正一、 神原武志	ベンゾフルオレン誘導体の製造方法およびその中間体
57	日本	5023720	曾我真一、花崎保彰	ハロゲン化ビフェニル類の製造方法
58	日本	5028788	肆矢忠寛、萩原秀樹、 花崎保彰	アリールアミン類の製造方法
59	日本	5028961	藤井靖芳、渡部善全、 土井亨	共重合体及び該共重合体よりなる光学フィルム
60	日本	5028974	藤井靖芳、土井亨	重合体粒子及び重合体粒子の製造方法
61	日本	5029310	宗藤俊彦、田中真司	ポリアリーレンスルフィド組成物
62	日本	5029311	宗藤俊彦、田中真司	ポリアリーレンスルフィド組成物
63	日本	5029476	宗藤俊彦、田中真司	ポリアリーレンスルフィド組成物
64	日本	5029506	宗藤俊彦、田中真司	ポリアリーレンスルフィド組成物
65	日本	5034146	久保雄二、桑田賢治、 尾添真治	スポンジ及びジャージ接着用クロロプレンゴムラテックス接着組成物
66	日本	5034158	村中和昭、山中麻帆、 荒木康祐	架橋(メタ)アクリルアミド粒子及びその製造方法及びその用途
67	日本	5034349	松井光二、相本道行	ジルコニア微粉末及びその製造方法並びにその用途

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
68	日本	5040162	早川哲平、原大治	アルケニル基含有有機シラン化合物からなる Si 含有膜形成材料およびその用途
69	日本	5040195	堀江治之、蒲原隆夫	反応性芳香族スルホン酸塩及びその製造方法
70	日本	5040630	宗藤俊彦、田中真司	ポリアリーレンスルフィド組成物
71	日本	5040631	宗藤俊彦、田中真司	ポリアリーレンスルフィド組成物
72	日本	5040990	佐藤達、杉本忠則、高橋実	カラムオープン二重温調
73	日本	5041012	浅川哲夫、藤井靖芳、森嘉彦、小栗元宏	クロロベンゼンの製造方法
74	日本	5042548	多田賢一*、山川哲*、稲葉孝一郎、大島憲昭、古川泰志	金属含有化合物、その製造方法、金属含有薄膜及びその形成方法
75	日本	5045011	森嘉彦、小栗元宏	ジアリルハライド及びその製造方法
76	日本	5050304	蒲原隆夫、吉木正則	艶消しペースト塩化ビニル系樹脂及びそれよりなるペースト組成物
77	日本	5050911	逸見隆史、幸田真吾	加熱発泡用積層体および発泡体
78	日本	5052212	廣渡祐史、本間康彦*	L D L 亜画分を用いた冠動脈疾患の判定方法
79	日本	5053543	関本謙一、高森真由美、古川泰志、大島憲昭、多田賢一*、山川哲*	タンタル化合物、その製造方法、タンタル含有薄膜、及びその形成方法
80	日本	5053622	山川哲*、山本今日子*、浦口大輔*、徳久賢治	パーフルオロアルキル基を有する核酸塩基類およびその製造方法
81	日本	5055726	土井孝夫、浅川哲夫、渡部善全、小栗元宏	アルミノシリケートを含む新規な構造体、その製造方法およびその用途
82	日本	5055730	徳本勝美、米谷博行、玉野豊	ポリウレタン樹脂製造用の触媒組成物及びポリウレタン樹脂の製造方法
83	日本	5055914	原靖、高橋史治	半導体製造装置洗浄用組成物及びそれを用いた洗浄方法
84	日本	5061554	松井光二、相本道行	ジルコニア微粉末及びその製造方法
85	日本	5061643	佐藤達、宮内宏敏	改良チェック弁
86	日本	5061896	渡辺真人、大橋知一、山本敏秀	ターフェニレン誘導体、テトラハロターフェニル誘導体及びそれらの製造方法
87	日本	5063843	橋本秀年、佐々木利夫、折坂克則、生三俊哉、森田真	スラリー溶液液の滴下造粒方法及びこれを用いた尿素系複合肥料造粒物の製造方法
88	日本	5064053	田中剛、高森真由美、佐藤優、山川哲*、相原秀典*、矢内直子*	1, 3-ビス(1, 3, 5-トリアジニル)ベンゼン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
89	日本	5066920	阿山義則、鈴木紳正、榊孝	重金属処理剤および重金属汚染物質の処理方法
90	日本	5066945	石川真一、西山正一、松本直樹、天満浩章	新規なベンゾ [c] フルオレン誘導体及びその用途
91	日本	5070675	三宅孝典	マンガン化合物担持物及びその合成方法
92	日本	5071174	土井孝夫、浅川哲夫、小栗元宏	エチレンの製法
93	日本	5071175	土井孝夫、浅川哲夫、小栗元宏	エチレンの製造法
94	日本	5071193	吉田智	S C R 用触媒及びそれを用いた窒素酸化物の浄化方法
95	日本	5072057	桐谷英昭、吉澤秀和*	微小流露構造体を用いたマイクロカプセルの製造方法およびこれにより得られるマイクロカプセル
96	日本	5076404	木曾浩之	ポリウレタン樹脂製造用触媒組成物及びポリウレタン樹脂の製造方法
97	日本	5076405	木曾浩之	ポリウレタン樹脂製造用新規触媒及びポリウレタン樹脂の製造方法
98	日本	5076406	高野健、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィドからなるタンク
99	日本	5076419	高橋義宏	ポリウレタン樹脂製造用のアミン触媒組成物及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
100	日本	5076466	渡辺真人、大橋知一	ビフェニレン誘導体、その用途、及びその製造方法
101	日本	5076599	渡辺真人、大橋知一	ターフェニレン誘導体の製造方法
102	日本	5076742	山中麻帆、川井明、 片山晃治、高宮裕樹	微小流路構造体およびそれを用いた微小粒子製造方法
103	日本	5077031	岩部一宏	洗浄剤の回収方法
104	日本	5077396	磯田茂紀、吉田信一、 岡山克成	ペースト加工用ポリ塩化ビニル系樹脂顆粒の製造方法
105	日本	5081366	磯田茂紀、吉田信一、 岡山克成	ペースト加工用ポリ塩化ビニル系樹脂顆粒
106	日本	5082361	徳永敬助、小川宏、有賀耕、 青山英和	$\beta$ 型ゼオライト触媒及びそれを用いた窒素酸化物の浄化方法
107	日本	5083231	木曾浩之、徳本勝美、 玉野豊	硬質ポリウレタンフォームの製造方法
108	日本	5090611	大江正剛、半沢敏	発酵法によるカロテノイドの製造法
109	日本	5092254	山田雅士、松本正勝*、 渡辺信子*	1, 2-ジオキセタン誘導体及びそれを用いた試薬
110	日本	5092451	宮本真裕、田代克志、 後藤大、伊藤一美	水素化触媒の再生方法
111	日本	5093087	五十嵐浩二	ポリエチレングリコールおよび尿素による免疫反応増強方法
112	日本	5093135	松尾晃央、渡辺一章	COD除去方法及びCOD分解触媒充填塔
113	日本	5095948	田中剛、佐藤優、 山川哲*、相原秀典*、 矢内直子*	テルフェニル-1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびそれを構成成分とする有機電界発光素子
114	日本	5096016	関本謙一、高森真由美、 古川泰志、千葉洋一、 多田賢一*、山川哲*、 大島憲昭	タンタル化合物とその製造方法、及びそれを原料とするタンタル含有薄膜とその形成方法
115	日本	5103692	河本泰三、白倉義法	ゼオライトビーズ成形体、その製造方法及びこれを用いた吸着除去方法
116	日本	5103707	山本和明	高濃度シリカスラリー及びその製造方法
117	日本	5103727	松本直樹、西山正一、 江口久雄	フルオレン化合物及びそれを用いた有機EL素子
118	日本	5103911	玉野公章、戸床茂久、 伊藤謙一、益子仁、 渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲットとその製造方法
119	日本	5104109	福島幹男	接着剤及びそれを用いた易剥離性フィルム
120	日本	5104132	山川浩、佐藤保、森勝朗	多層積層体
121	日本	5104499	河野和久、関本謙一、 大島憲昭、渋谷見哲夫、 熊谷周治、古川泰志	カルボニルビス(ジエン)ルテニウム錯体、その製造方法、および薄膜の製造方法
122	日本	5104618	浅川哲夫、土井孝夫、 小栗元宏	1, 2-ジクロロエタンの製造方法
123	日本	5114822	国吉実、齊藤博行	耐固結性重曹及びその製造方法
124	日本	5114879	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
125	日本	5115188	伊藤信行、弘中常雄、 佐藤公一	クロロスルホン化エチレン単独重合体、その製造方法及び用途
126	日本	5115209	高橋小弥太、岡本美智雄	表面が平滑なセラミックビーズの製造方法
127	日本	5123460	山田悟、山口政之、 矢野明広	ポリエチレンおよびその製造方法
128	日本	5123461	服部晃幸	貯蔵安定性に優れる脂肪族-芳香族共重合石油樹脂組成物及びその製造方法
129	日本	5123464	稲富敬、羽村敏、田藤正雄、 山田悟、矢野明広	粒子状マクロモノマー製造用触媒および粒子状マクロモノマーの製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
130	日本	5124927	有賀耕、青山英和、小川宏、 中野雅雄	$\beta$ 型ゼオライトを含んでなる炭化水素の吸着除去剤およびそれを用いた炭化水素の吸着除去方法
131	日本	5124938	田藤正雄、羽村敏、 三好寛幸、東郷英一	オレフィン重合用触媒およびオレフィン重合体の製造方法
132	日本	5125065	津久間孝次、山下勲	透明ジルコニア焼結体
133	日本	5125088	幸田真吾、藤井芳尚	離型フィルム用樹脂組成物及び離型フィルム
134	日本	5125090	古田啓	表面保護フィルム用樹脂組成物、及びそれを用いたフィルム
135	日本	5125213	鈴木孝生、柳瀬学、高橋満	新規なトリアリアルアミンポリマー、その製造方法及び用途
136	日本	5125608	廣渡祐史、吉田博*、 黒澤秀夫*	イオン交換クロマトグラフィーによる血液中のLp(a)の分離方法
137	日本	5125771	井上貴弘、粟野裕	脂環式アミン類の製造法
138	日本	5125872	若松友紀、土井亨	光学補償フィルム
139	日本	5134834	井上宗宣*、中谷真理*、 香川巧	5, 5-二置換-3-ピロリン-2-オン誘導体の製造方法
140	日本	5135656	伏原周志、雲井貞勝	高比表面積消石灰とその製法および用途
141	日本	5135727	植田雅治	ポリアリーレンスルフィド組成物の製造方法
142	日本	5135814	森勝朗、鈴木謙一	ポリ3-ヒドロキシブチレート系重合体組成物及びそれからなるトレイ
143	日本	5135944	井上貴弘、粟野裕	N, N-ジメチルシクロヘキシルアミンの製造法
144	日本	5136004	三浦比呂志、末次和正	電解二酸化マンガン及びその製造方法並びにその用途
145	日本	5136151	土井孝夫、浅川哲夫、 小栗元宏	エチレンの製造方法
146	日本	5136339	原靖、下野哲数、高橋史治	エッチング用組成物
147	日本	5136576	河野和久、関本謙一、 大島憲昭、古川泰志、 渋谷見哲夫、熊谷周治	有機ルテニウム化合物およびその製造方法
148	日本	5142492	山川哲*、堀野良和*	(1-メチル-2, 2, 2-トリフルオロ)エチルアミン類およびその製造方法
149	日本	5145620	伏原周志	高比表面積消石灰、その製造方法及びその用途
150	日本	5145642	岡田隆志、山本敏秀、 山川浩	含硫黄環状オレフィン樹脂およびその製造方法
151	日本	5145717	西山正一、松本直樹、 宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
152	日本	5145771	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミンE類の分析方法及び分析装置
153	日本	5145781	森本篤史、丸山高廣、 二見達	基板表面の親水化方法、親水性部材、それを用いた微粒子操作容器及び微粒子操作装置
154	日本	5145904	平野茂	ハロゲン系ガスの除害剤及びそれを使用するハロゲン系ガスの除害方法
155	日本	5145911	西川弘昌、坂野博英	ポリエチレン系樹脂組成物及びそれよりなるブロー容器
156	日本	5145998	春成武、内田良樹	ポリウレタンフォーム用ポリオール組成物
157	日本	5146073	牧田健一、土井亨	透明プラスチックフィルム
158	日本	5146194	河畑光時、粟野裕、原靖	ジクロロプロパノールの製造方法
159	日本	5146562	川井明、片山晃治、二見達、 原克幸、大川朋裕、 桐谷英昭、西澤恵一郎、 草部博達	微小流路構造体及び微小流路構造体による溶媒抽出方法
160	日本	5148186	多田賢一*、古川泰志、 稲葉孝一郎、肆矢忠寛、 千葉洋一、山本俊樹、 山川哲*、大島憲昭	イミド錯体、その製造方法、金属含有薄膜及びその製造方法
161	日本	5151398	内田雅人、高東修二、 浅野睦己	機械研磨方法、機械研磨装置および研磨物
162	日本	5156510	中村正治*、畠山琢次*、 江口久雄、箭野裕一	触媒組成物及びそれを用いたクロスカップリング化合物の製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
163	日本	5158296	伏原周志、雲井貞勝	高比表面積消石灰とその製法および用途
164	日本	5158298	藤崎浩之、大道信勝、 武居孝政	黒色ジルコニア焼結体及びその粉末、並びに黒色ジルコニア焼結体の製造方法
165	日本	5158300	岡田昌樹	プロトン伝導体用シリカ材料
166	日本	5158301	幸田真吾	剥離ライナー
167	日本	5158304	山田悟、若林保武、稲富敬、 池田隆治、羽村敏、 田藤正雄、矢野明広	ポリエチレンの製造方法
168	日本	5158305	吉田智、伊藤雪夫	高純度アルミノホスフェート系ゼオライト及びその製造方法並びにその用途
169	日本	5158322	土井亨	光学補償フィルム及びその製造方法
170	日本	5158324	森嘉彦、浜地秀之、 小栗元宏	鎖状脂肪族ジオールの製造法
171	日本	5158325	森嘉彦、浜地秀之、 小栗元宏	鎖状脂肪族ジオールの製造方法
172	日本	5158326	森嘉彦、浜地秀之、 小栗元宏	鎖状脂肪族ジアミンの製造方法
173	日本	5158332	山川浩、片山晃治、 及川智之	フレキシブル配線フィルム及びその製造方法
174	日本	5158339	原靖、高橋史治	エッチング用組成物及びエッチング方法
175	日本	5158350	宗藤俊彦、田中真司	ポリアリーレンスルフィド組成物
176	日本	5158355	山内正、渋谷見哲夫	酸化物焼結体よりなるスパッタリングターゲット
177	日本	5158359	増田淳、幸田真吾	発泡積層体
178	日本	5163853	西山正一、松本直樹、 宮崎高則	有機化合物およびその用途
179	日本	5163883	河合信之、新谷晃司	B型肝炎ウイルスコア抗原又はそれに対する抗体の測定方法
180	日本	5164307	幸田真吾、山下太郎、 伊藤均、松崎弘*、 永田和裕*	押出ラミネート用樹脂組成物及びそれを用いた積層体
181	日本	5168766	津久間孝次、津吉徹	歯列矯正ブラケット及びその製造方法
182	日本	5168779	山田悟、稲富敬、若林保武、 阿部成彦、佐藤守彦	エチレン系重合体
183	日本	5168943	五十嵐浩二、颯川晋*、 車英俊*、鷹橋浩幸*	エプスタイン・バー・ウィルス核抗原 2 共活性化因子 p 1 0 0 の検出による癌の検出方法および検査試薬
184	日本	5169191	渡辺真人、大橋知一	ヘテロアセン誘導体、(テトラハロ)ジアリールチエノチオフェン誘導体及びそれらの製造方法
185	日本	5169344	北口晴康	ペースト加工用塩化ビニル系樹脂の製造方法
186	日本	5169561	佐藤保、雪岡聡、森勝朗、 山川浩	不飽和カルボン酸グラフトポリオレフィン及びその製造法
187	日本	5169658	原靖、高橋史治	レジスト現像液
188	日本	5169779	榎木祐介、有賀耕、 青山英和	窒素酸化物浄化触媒及び窒素酸化物浄化方法
189	日本	5169805	青柳雄大	液体中に溶存する気体の脱気装置、及び脱気方法
190	日本	5169969	山内正一、原慎一、 渋谷見哲夫	透明導電膜用焼結体の製造方法
191	日本	5170187	河本泰三、白倉義法	ゼオライトビーズ成形体、及びこれを用いた吸着除去方法
192	日本	5170275	土井亨	光学フィルム
193	日本	5173165	森山弘之、清元智文*、 原田宗生*、奥村勝弥*	クロマトグラフィ用のカラム及びその製造方法
194	日本	5181406	吉田統、岡田久則、 山本敏秀、村北栄之	エチレンの三量化触媒およびこの触媒を用いたエチレンの三量化方法
195	日本	5181869	平野茂	PFC吸着剤及びそれを用いたPFC除害方法
196	日本	5182115	阿山義則、疋田英樹、 長嶺利登、吉光満明	重金属の固定化処理方法、それに用いる処理剤及びその製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
197	日本	5182737	中野谷一*、 安達千波矢*、西山正一	有機固体レーザー用発光材料および有機固体レーザー
198	日本	5182838	宗藤俊彦、松本達人*、 上嶋啓史*、山本貴彦*、 河合博*、藤木康二*	電池容器用封口板、その製造方法および非水電解
199	日本	5189345	山川哲*、山本今日子*、 浦口大輔*、徳久賢治	トルフルオロメチル化用反応試剤
200	日本	5193663	齋藤誠一*、荒井陽一*	RM2抗体で規定されるハプトグロビンβ鎖を利用した 癌の評価方法
201	日本	5194460	戸床茂久、玉野公章、 伊藤謙一、益子仁、 洪田見哲夫	円筒形スパッタリングターゲットとその製造方法
202	日本	5194488	宗藤俊彦、田中真司	金属表面処理用塗工液及び表面処理金属部品の製造方法
203	日本	5194692	粟野裕、井上貴弘	N, N-ジメチルシクロヘキシルアミンの製造法
204	日本	5195063	原靖、高橋史治	レジスト剥離液
205	日本	5195094	山野直樹	フィルムコンデンサ収納用容器及びそれよりなるケース モールド型コンデンサ
206	日本	5195256	粟野裕、河畑光時、原靖	アミノアダマンタン誘導体の製造方法
207	日本	5195394	原靖、下野哲数、高橋史治	エッチング液の再生方法
208	日本	5195567	原大治	窒化炭素含有膜、その製法、及びその用途
209	日本	5200507	林秀知佳、藤原重之	液体クロマトグラフ用粘度計
210	日本	5202905	古川泰志、河野和久、 関本謙一、大島憲昭、 多田賢一*、山川哲*	ルテニウム化合物、その製造方法、ルテニウム含有薄膜 及びその製造方法
211	日本	5203144	山川哲*、山本哲也*、 浦口大輔*	スチレン類の製造方法
212	日本	5205685	伏原周志、雲井貞勝	高比表面積消石灰とその製造方法およびその用途
213	日本	5205726	羽村敏、田藤正雄、 三好寛幸、東郷英一、 佐藤守彦	遷移金属化合物、オレフィン重合用触媒、およびポリオ レフィンの製造方法
214	日本	5205785	土井亨、渡部善全	透明フィルム
215	日本	5205825	森勝朗	ポリ3-ヒドロキシブチレート系重合体樹脂組成物
216	日本	5205837	森勝朗	ポリ3-ヒドロキシブチレート系重合体樹脂組成物
217	日本	5205838	森勝朗	ポリ3-ヒドロキシブチレート系重合体樹脂組成物
218	日本	5205857	幸田真吾、藤井芳尚	離型フィルムおよびそれをういた積層体
219	日本	5205858	石川真一、西山正一、 松本直樹	新規なベンゾ [c] フルオレン誘導体及びその用途
220	日本	5205859	石川真一、西山正一、 松本直樹	新規なベンゾ [c] フルオレン誘導体及びその用途
221	日本	5206123	粟野裕、河畑光時、坂根光	アミン化合物、ポリウレタンフォーム製造用のポリオール 組成物及びそれをういたポリウレタンフォームの製造法
222	日本	5206199	松永修、高橋小弥太	真空装置用部品及びその製造方法
223	日本	5206303	玉野豊、桑田賢治	難燃性硬質ポリウレタンフォーム製造用の組成物、該組成物 を用いた難燃性硬質ポリウレタンフォームの製造方法、及び 該製造方法により得られる難燃性硬質ポリウレタンフォーム
224	日本	5206304	原靖	第四級アンモニウム塩の回収方法
225	日本	5212099	土屋滋夫、林俊典	生物材料からの核酸抽出方法
226	日本	5214910	鈴木孝生、高橋満、 筒井哲夫*、安田剛*	電界効果トランジスタ
227	日本	5217085	阿山義則、鈴木紳正、榊孝	重金属汚染物質の処理方法
228	日本	5217332	松本哲史、葛永暁男	自動分析装置
229	日本	5217453	森勝朗、田中真司	ポリ-3-ヒドロキシブチレート系重合体組成物
230	日本	5217522	北川貴裕、藤井靖芳、 土井亨	重合体の製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
231	日本	5217802	井上貴弘、原靖、石川真一	1, 3-ジアミノ-4, 6-ジベンジロキシベンゼンおよびその塩の製造方法
232	日本	5218032	山内正一、原慎一、 渋谷見哲夫	透明導電膜用焼結体の製造方法
233	日本	5218180	丹羽祐基、村田忠道	排煙処理排水からのスラッジの回収方法
234	日本	5218605	渡辺真人、大橋知一、 山本敏秀	2, 3-ジハロピフェニレン誘導体、その前駆化合物及び製造方法
235	日本	5228292	岩田英一	リチウム-ニッケル-マンガン-コバルト複合酸化物の製造方法
236	日本	5228327	牧田健一、豊増信之、 小原直人	ポリマー溶液の製造方法
237	日本	5228333	齋藤俊裕	クロロプレン系共重合体ラテックス、その製造方法及びその用途
238	日本	5229130	阿山義則、疋田英樹、 長嶺利登、吉光満明	飛灰の処理方法
239	アイルランド	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、 相川洋明*、木村達人*、 片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
240	アメリカ	8148462	蒲原隆夫	水性ポリウレタン分散液及びその製造法
241	アメリカ	8206561	伊藤謙一、益子仁、 渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット並びにセラミックス焼結体およびその製造方法
242	アメリカ	8211817	新井一喜、高畑努、 橋本真吉、内田雅人、 堀越秀春、山田修輔、 原田美德	熔融石英ガラス及びその製造方法
243	アメリカ	8215019	津久間孝次、津吉徹	歯列矯正ブラケット及びその製造方法
244	アメリカ	8221997	田中亨、井出輝彦、 村山敬一、大江正剛、 今泉暢、半沢敏、 豊嶋俊薫	新規微生物およびそれを用いたカロテノイドの生産方法
245	アメリカ	8222311	増田隆洋、玉野豊	ヒドロキシアルキル化ポリアルキレンポリアミン組成物、その製造方法及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造方法
246	アメリカ	8268997	田中剛、本間陽子、佐藤優、 山川哲*、相原秀典*、 矢内直子*	フェニル基置換1, 3, 5-トリアジン化合物、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
247	アメリカ	8282900	平野茂	ハロゲンガス除害剤及びハロゲンガス除害方法
248	アメリカ	8319155	佐藤達、杉本忠則、高橋実	カラムオープン二重温調
249	アメリカ	8343329	白倉義法、下野哲数	水素発生用電極およびその製造方法並びにこれを用いた電解方法
250	アメリカ	8357737	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
251	イギリス	1312630	米谷博行、玉野豊	軟質ポリウレタンフォームの製造方法
252	イギリス	1380337	二見達、大川朋裕、 及川智之、片山晃治、 西澤恵一郎、川井明	流体内を攪拌する手段を有する微小流路構造体
253	イギリス	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、 相川洋明*、木村達人*、 片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
254	イギリス	1566835	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
255	イギリス	1647559	村中和昭、山中麻帆、 荒木康祐	架橋(メタ)アクリルアミド粒子及びその製造法及びその用途
256	イギリス	1650212	丸岡啓二*	光学活性四級アンモニウム塩、その製造法、並びにそれを用いた光学活性 $\alpha$ -アミノ酸誘導体の製造法
257	イギリス	1657245	河野和久、高森真由美、 大島憲昭	有機イリジウム化合物、その製法、及び膜の製造方法
258	イギリス	1820786	津久間孝次、山下勲	透明ジルコニア焼結体

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
259	イギリス	1930329	田中剛、佐藤優、山川哲*、相原秀典*、矢内直子*	1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
260	イギリス	1953194	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
261	イギリス	2006278	西山正一、松本直樹、宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
262	イギリス	2397858	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミンE類の分析方法及び分析装置
263	イタリア	1312630	米谷博行、玉野豊	軟質ポリウレタンフォームの製造方法
264	イタリア	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
265	イタリア	1566835	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
266	エストニア	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
267	オーストリア	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
268	オランダ	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
269	オランダ	1566835	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
270	オランダ	2006278	西山正一、松本直樹、宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
271	キプロス	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
272	ギリシャ	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
273	シンガポール	172302	古川泰志、大島憲昭、河野和久、千葉洋一	ルテニウム化合物、その製法及びそれを用いた成膜法
274	スイス	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
275	スイス	1650212	丸岡啓二*	光学活性四級アンモニウム塩、その製造法、並びにそれを用いた光学活性 $\alpha$ -アミノ酸誘導体の製造法
276	スウェーデン	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
277	スペイン	1312630	米谷博行、玉野豊	軟質ポリウレタンフォームの製造方法
278	スペイン	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
279	スロバキア	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
280	スロベニア	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
281	チェコ	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
282	デンマーク	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、 相川洋明*、木村達人*、 片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
283	ドイツ	1380337	二見達、大川朋裕、 及川智之、片山晃治、 西澤恵一郎、川井明	流体内を攪拌する手段を有する微小流路構造体
284	ドイツ	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、 相川洋明*、木村達人*、 片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
285	ドイツ	60244206	米谷博行、玉野豊	軟質ポリウレタンフォームの製造方法
286	ドイツ	60341685.3	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
287	ドイツ	602004038669	河野和久、高森真由美、 大島憲昭	有機イリジウム化合物、その製法、及び膜の製造方法
288	ドイツ	602004040055	丸岡啓二*	光学活性四級アンモニウム塩、その製造法、並びにそれを用いた光学活性 $\alpha$ -アミノ酸誘導体の製造法
289	ドイツ	602006030888	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
290	ドイツ	602006032682	田中剛、佐藤優、山川哲*、 相原秀典*、矢内直子*	1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
291	ドイツ	602007025071	津久間孝次、山下勲	透明ジルコニア焼結体
292	ドイツ	602007027069	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミンE類の分析方法及び分析装置
293	ドイツ	602007027171	多田賢一*、稲葉孝一郎、 大島憲昭、古川泰志、 千葉洋一、山川哲*、 肆矢忠寛、山本俊樹	イミド錯体、その製造方法、金属含有薄膜及びその製造方法
294	ドイツ	602007027631	西山正一、松本直樹、 宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
295	ドイツ	602009011099	倉持豪人、尾身健治、 市田正典、飯草仁志	複合酸化物焼結体およびその製造方法
296	ドイツ	602005033470	村中和昭、山中麻帆、 荒木康祐	架橋(メタ)アクリルアミド粒子及びその製造法及びその用途
297	ドイツ	602005035847	山口政之	樹脂組成物、及びその製造方法
298	トルコ	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、 相川洋明*、木村達人*、 片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
299	ハンガリー	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、 相川洋明*、木村達人*、 片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
300	フィンランド	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、 相川洋明*、木村達人*、 片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
301	フランス	1312630	米谷博行、玉野豊	軟質ポリウレタンフォームの製造方法
302	フランス	1380337	二見達、大川朋裕、 及川智之、片山晃治、 西澤恵一郎、川井明	流体内を攪拌する手段を有する微小流路構造体
303	フランス	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、 相川洋明*、木村達人*、 片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
304	フランス	1566835	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
305	フランス	1647559	村中和昭、山中麻帆、 荒木康祐	架橋(メタ)アクリルアミド粒子及びその製造法及びその用途
306	フランス	1657245	河野和久、高森真由美、 大島憲昭	有機イリジウム化合物、その製法、及び膜の製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
307	フランス	1657280	山口政之	樹脂組成物、及びその製造方法
308	フランス	1820786	津久間孝次、山下勲	透明ジルコニア焼結体
309	フランス	1930329	田中剛、佐藤優、山川哲*、相原秀典*、矢内直子*	1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
310	フランス	1953194	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
311	フランス	2006278	西山正一、松本直樹、宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
312	フランス	2397858	廣渡祐史	リポ蛋白中のビタミンE類の分析方法及び分析装置
313	ブルガリア	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
314	ベルギー	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
315	ポーランド	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
316	ポルトガル	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
317	モナコ	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
318	リヒテンシュタイン	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
319	ルーマニア	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
320	ルクセンブルク	1471589	刑部次功*、浜守光晴*、相川洋明*、木村達人*、片山真二*、浅海清人*	ガス拡散電極、ガス拡散電極の接合方法およびガス拡散電極を有する電解槽
321	台湾	369360	関本謙一、多田賢一*、高森真由美、山川哲*、大島憲昭、古川泰志	タンタル化合物、その製造方法、タンタル含有薄膜、及びその形成方法
322	台湾	372319	原靖、高橋史治	ポリ(シアノアルキル)エチレンアミンを含んでなるレジスト除去用組成物
323	台湾	373472	多田賢一*、稲葉孝一郎、大島憲昭、古川泰志、千葉洋一、山川哲*	チタン錯体、それらの製造方法、チタン含有薄膜及びそれらの形成方法
324	台湾	373663	小原直人、豊増信之	広視野角補償フィルム及びそれを用いてなる透過型液晶表示装置
325	台湾	380974	多田賢一*、稲葉孝一郎、大島憲昭、古川泰志、千葉洋一、山川哲*、肆矢忠寛、山本俊樹	イミド錯体、その製造方法、金属含有薄膜及びその製造方法
326	台湾	380989	原大治、高森真由美	環状シロキサラン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
327	台湾	382080	西山正一、松本直樹、江口久雄、宮崎高則	カルド構造を有する $\pi$ 共役化合物並びにその製造方法及び用途
328	台湾	385139	伊藤謙一、洪田見哲夫、八ツ波俊祐、召田雅実、永山仁士	スパッタリングターゲット及び成形型並びにそれを用いた焼結体の製造方法
329	台湾	I385720	原靖、高橋史治、林博明	エッチング用組成物及びそれを用いたエッチング方法
330	台湾	I390062	伊藤謙一、益子仁、洪田見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット並びにセラミックス焼結体およびその製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
331	韓国	1142293	西山正一、松本直樹、 宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
332	韓国	1150218	岡田隆志、山川浩、 山本敏秀	含硫黄環状オレフィン樹脂およびその製造方法
333	韓国	1156633	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
334	韓国	1165752	原靖、高橋史治、林博明、 下野哲数	洗浄用組成物及び洗浄方法
335	韓国	1166458	西山正一、松本直樹、 江口久雄	フルオレン基を母核とするアミン化合物並びにその製造方法及び用途
336	韓国	1166809	西山正一、松本直樹、 宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
337	韓国	1170123	栗野裕、天満浩章	O-(5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-2-ナフチル)-N-(6-メトキシ-2-ピリジル)-N-メチルチオカーバメート及びその製造方法
338	韓国	1177751	徳本勝美、玉野豊	硬質ポリウレタンフォーム及びイソシアヌレート変性硬質ポリウレタンフォーム製造用触媒組成物及びそれを用いた原料配合組成物
339	韓国	1197314	田中保巳、宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
340	韓国	1214049	小原直人、豊増信之	広視野角補償フィルム及びそれを用いてなる透過型液晶表示装置
341	韓国	1215086	関本謙一、多田賢一*、 高森真由美、山川哲*、 大島憲昭、古川泰志	タンタル化合物、その製造方法、タンタル含有薄膜、及びその形成方法
342	韓国	1227664	原大治、吉田圭介	有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造方法および半導体デバイス
343	韓国	1237354	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
344	韓国	1246496	増田隆洋、玉野豊	ヒドロキシルアルキル化ポリアルキレンポリアミン組成物、その製造方法及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造方法
345	中国	ZL200680003795.5	伊藤謙一、洪田見哲夫、 八ツ波俊祐、召田雅実、 永山仁士	スパッタリングターゲット及び成形型並びにそれを用いた焼結体の製造方法
346	中国	ZL2006800031151.7	田中剛、佐藤優、山川哲*、 相原秀典*、矢内直子*	1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
347	中国	ZL200710138808.6	高橋健一、末次和正、 吉田節夫	電解二酸化マンガン
348	中国	ZL200710182160.2	山中麻帆、川井明、 片山晃治、高宮裕樹	微小流路構造体およびそれを用いた微小粒子製造方法
349	中国	ZL200710184963.1	原大治、吉田圭介	有機シラン、有機シロキサン化合物を含んでなる絶縁膜材料、その製造方法及び半導体デバイス
350	中国	ZL200880006220.8	豊増信之、土井亨、 小原直人	光学フィルム用樹脂組成物およびこれからなる光学フィルム
351	中国	ZL200880106668.7	中村正治*、畠山琢次*、 江口久雄、箭野裕一	触媒組成物及びそれを用いたクロスカップリング化合物の製造方法
352	中国	ZL200880113302.2	高橋義宏	ポリエステル系軟質ポリウレタンフォームの製造方法、及びそれを用いられる軟質ポリウレタンフォーム製造用のアミン触媒組成物
353	中国	ZL200911000291.X	小宮克夫、中村孝司	液体クロマトグラフィー用充填剤、及びそれを用いた生体高分子の分離精製方法
354	南アフリカ	2012/01257	須藤幸徳	パラジウムイオン吸着剤、及びそれを用いたパラジウムの分離回収方法
355	南アフリカ	2012/01262	末次和正、高橋健一、 江下明徳	電解二酸化マンガン及びその製造方法並びにその用途